

■総研セミナー■

文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業
武蔵工業大学『シリコンナノ科学』研究プロジェクト
最終成果報告会

下記のとおり研究プロジェクト最終成果報告会を開催いたします。
大学の教職員・学生、どなたでも自由に参加できますので、是非ご参集ください。

日 時 : 平成 20 年 7 月 7 日 (月) 13 時～
場 所 : 総合研究所コンファレンスホール

***** プログラム *****

13:00	開 会	総合研究所	所長	白木 靖寛
13:00-13:10	開会挨拶	武蔵工業大学	学長	中村 英夫
第 1 部 成果概要と招待講演				
13:10-13:40	「プロジェクト成果概要について」	プロジェクト代表		白木 靖寛
13:40-14:20	「シリコンナノエレクトロニクスの新展開」(招待講演)			
	名古屋大学大学院工学研究科・結晶材料工学専攻	教授	財満 鎮明	
14:20-15:00	「高性能酸化亜鉛系トランジスタの開発とデバイス応用」(招待講演)			
	大阪工業大学工学部電気電子システム工学科	教授	佐々 誠彦	
15:00-15:20	休憩			
第 2 部 主要研究成果報告とポスター展示				
15:20-15:50	「Si 系デバイスの低消費電力化」			
	工学部電気電子工学科	准教授	野平 博司	
15:50-16:20	「SiGe 系デバイスの超高速化と光配線」			
	工学部電気電子工学科	講師	澤野憲太郎	
	総合研究所	助手	夏 金松	
16:20-16:50	「マルチメディア用 LSI の設計と製作」			
	工学部生体医工学科	教授	田口 亮	
16:50-17:50	プロジェクト研究成果ポスターセッション (総合研究所 1 階多目的室)			
17:50-18:00	閉会挨拶	大学院工学研究科長		永井 正幸
18:00-19:30	懇談会 (総合研究所 1 階多目的室)			

お問い合わせ先：総合研究所事務室

TEL : 03-5706-3111 FAX : 03-5706-3786